

表面技術協会 「将来めっき技術検討部会」開催のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、表面技術協会 「将来めっき技術検討部会第34回例会」を公開で下記の通り開催いたしますのでご案内申し上げます。

敬具

記

日時 : 平成30年11月19日(月) 13:00~17:15

場所 : 回路会館 地下会議室
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

テーマ「将来のビジネスモデルを考える」

13:00~13:50

「富士フィルム 第二の創業」(仮題)

富士フィルム株式会社 中村 善貞

「未来予測と技術予測」

日経BP社 仲森 智博

-----14:50~15:05 休憩-----

15:05~16:15

「サービス化する製造業~情報発信と営業はどう変わるか」

神戸国際大学経 中村 智彦

16:15~17:15

「半導体メモリ大爆発の時代」

微細加工研究所 湯之上 隆

参加費 : 部会員、幹事、公的機関(経産省・NEDO) : 無料
表協会員 : 5千円(学生 2千円)
協賛団体会員 : 5千円(学生 2千円)
一般 : 1万円(学生 5千円)

定員 : 100名 (定員になり次第締め切り)

申し込み先・問い合わせ先 :

(一社)表面技術協会 将来めっき技術検討部会事務局 上野千恵美
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-7-1 神田レンガビルディング
電話 : 03-3252-3286 FAX : 03-3252-3288
e-mail : ueno912@sfj.or.jp

参加申し込みは、上記あてに、電子メールまたはFAXで、参加者1名につきそれぞれ、

「(1)氏名、(2)所属、(3)会員種別(部会会員、表協会員、協賛団体会員、一般、学生)、
(4)電子メールアドレス、(5)住所」を御記載ください。

以上